資料１

研究評価委員会分科会の設置について

ＮＥＤＯ技術委員・技術委員会等規程第 32 条に基づき、
研究評価委員会において、

研究評価委員会 「二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発」（事後評価）分科会

が設置された。

表 １　研究評価委員会「二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発」（事後評価）分科会委員名簿

	氏名	所属、役職
分科会長	田中（たなか）　庸裕（つねひろ）	京都大学　大学院工学研究科　分子工学専攻　教授
分科会長代理	石谷（いしたに）　治（おさむ）	東京工業大学　理学院　化学系　教授／ 広島大学　先進理工系科学研究科　特任教授（兼任）
委員	上宮（うえみや）　成之（しげゆき）	岐阜大学　工学部　化学・生命工学科　物質化学コース教授／高等研究院　地方創生エネルギーシステム研究センター　センター長
	竹ケ原（たけがはら）　啓介（けいすけ）	株式会社日本政策投資銀行　設備投資研究所　エグゼクティブフェロー／副所長
	増田（ますだ）　隆夫（たかお）	北海道大学　理事・副学長
	吉田（よしだ）　朋子（ともこ）	大阪公立大学　人工光合成研究センター　教授
	四橋（よつはし）　聡史（さとし）	パナソニックホールディングス株式会社　テクノロジー本部 マテリアル応用技術センター　シニアリサーチャー

敬称略、五十音順